SEGMENT H - POZIOM+7,20

NAUKA O MATERIAŁACH / INSTYTUT FIZYKI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.[m2]
H0001	LAB. EFEKTU KOLIBEROWA	MIKROTEKTURE	35,47
H0002	LAB. SPEKTROMETRII MAGNOWEJ	MIKROTEKTURE	35,47
H0003	LAB. BADAŃ NISKOŚWIATOWYCH	MIKROTEKTURE	35,47
H0004	LAB. REZONANSU MAGNETYCZNEGO	MIKROTEKTURE	35,47
H0005	SERWEROWNIA ZASILANIA	MIKROTEKTURE	35,47
H0006	POMIESZCZENIE CHŁODZENIA	MIKROTEKTURE	35,47
H0007	LAB. BADAŃ MAGNETYCZNYCH	MIKROTEKTURE	35,47
H0008	LAB. BADAŃ REZYSTOR	MIKROTEKTURE	35,47
H0009	LAB. TEKSTUR KRYSTALICZNEGO	MIKROTEKTURE	35,47
H0010	LAB. SPEKTR HALLA	MIKROTEKTURE	35,47
H0011	PRACOWNIA SYNTEZY POLIMER.	MIKROTEKTURE	17,41
H0012	PRACOWNIA FIZ CIENKICH WARSTW	MIKROTEKTURE	15,55
H0013	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	15,55
H0014	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	15,55
H0015	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	15,55
H0016	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	15,55
H0017	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	15,55
H0018	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	15,55
H0019	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	15,55
H0020	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	17,20
	RAZEM		454,44
H0021	KOMUNIKACJA	GRANITOGRES	65,65
	ŁĄCZNIE POW. UŻYTKOWA		518,65

SEGMENT G - POZIOM+7,20

ŁĄCZNIK

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.[m2]
G0001	UMYWALNIA	GRANITOGRES	6,54
G0002	WC DAMSKI	GRANITOGRES	4,69
G0003	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	GRANITOGRES	5,19
G0004	UMYWALNIA	GRANITOGRES	6,19
G0005	WC MĘSKI	GRANITOGRES	5,19
G0006	SANITARIA	GRANITOGRES	17,29
G0007	POM. KOSZAROWE	GRANITOGRES	17,29
G0008	RAZEM		65,05
G0009	KOMUNIKACJA I HALL	GRANITOGRES	18,42
G0010	KLATKA SCHODOWA	GRANITOGRES	30,65
G0011	HALL KLATKI SCHODOWEJ	GRANITOGRES	17,41
G0012	SZYB WINDOWY		4,70
	ŁĄCZNIE POW. UŻYTKOWA		516,03

SEGMENT H1 - POZIOM+7,20

ŁĄCZNIK - KLATKA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.[m2]
H1001	KOMUNIKACJA	GRANITOGRES	33,43
H1002	KLATKA SCHODOWA	GRANITOGRES	8,69
H1003	SZYB WINDOWY	GRANITOGRES	4,69
H1004	POM. SCIEPOWARCZE	GRANITOGRES	8,69
	ŁĄCZNIE POW. UŻYTKOWA		49,76

SEGMENT F - POZIOM+7,20

INSTYTUT FIZYKI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.[m2]
F0001	SPEKTROMETRII I	MIKROTEKTURE	35,47
F0002	SPEKTROMETRII II	MIKROTEKTURE	35,47
F0003	LAB. SPEKTROMETRII III	MIKROTEKTURE	35,47
F0004	LAB. BADANIA MATERIAŁÓW	MIKROTEKTURE	35,47
F0005	LAB. BADAŃ	MIKROTEKTURE	35,47
F0006	LAB. SPEKTROMETRII RTG.	MIKROTEKTURE	35,47
F0007	REZYSTYWNOŚCI	MIKROTEKTURE	35,47
F0008	BIAŁA SERWEROWNIA	MIKROTEKTURE	35,47
F0009	POMIESZCZENIE CHŁODZENIA	MIKROTEKTURE	35,47
F0010	LAB. SPEKTROMETRII JĄDROWEJ	MIKROTEKTURE	35,47
F0011	LAB. MAGNETYZMU	MIKROTEKTURE	17,41
F0012	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	15,55
F0013	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	15,55
F0014	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	15,55
F0015	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	15,55
F0016	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	15,55
F0017	SYNTEZY	MIKROTEKTURE	15,55
F0018	SYNTEZY	MIKROTEKTURE	15,55
F0019	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	15,55
F0020	POMIESZCZENIE PRACOWNICZE	MIKROTEKTURE	17,21
	RAZEM		454,44
F0021	KOMUNIKACJA	GRANITOGRES	65,65
	ŁĄCZNIE POW. UŻYTKOWA		518,65

SEGMENT E - POZIOM+7,20

INSTYTUT CHEMII / INSTYTUT FIZYKI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.[m2]
E0001	LAB. CHEM. PRZYGOT. MATER.	MIKROTEKTURE	35,47
E0002	LAB. ELEK.-CHEM. EFEKTU SUP.	MIKROTEKTURE	35,47
E0003	LAB. ELEKTROCHEM. METODOLOG. BADAŃ	MIKROTEKTURE	35,47
E0004	REZYSTANCJI ZASILANIU MOCNEJ MAT.	MIKROTEKTURE	35,47
E0005	LAB. MECHAN. I ANALIZ. POZ.	MIKROTEKTURE	35,47
E0006	LAB. MECHAN. I ANALIZ. POZ.	MIKROTEKTURE	35,47
E0007	LAB. MECHANIKI MONOMERÓW	MIKROTEKTURE	35,47
E0008	CRYSTALLOGRAFII SCHEMA	MIKROTEKTURE	35,47
E0009	LAB. BIOLOGICZNEJ	MIKROTEKTURE	35,47
E0010	LAB. PODOBNYCH MONOMERÓW	MIKROTEKTURE	35,47
E0011	PRACOWNIA ELEKTROCHEM. BIOL. MOD.	MIKROTEKTURE	17,41
E0012	PRACOWNIA CHARAKTERYZACJI POWŁOK	MIKROTEKTURE	15,55
E0013	PRACOWNIA BIOLOGII, CHEM. POW.	MIKROTEKTURE	15,55
E0014	PRACOWNIA BIOTECH. WYSOK. TECHNOL.	MIKROTEKTURE	15,55
E0015	PRACOWNIA BIOTECH. WYSOK. TECHNOL.	MIKROTEKTURE	15,55
E0016	POM. PRACOWNICZY ZIMNE	MIKROTEKTURE	15,55
E0017	POM. PRACOWNICZY ZIMNE	MIKROTEKTURE	15,55
E0018	POM. PRACOWNICZY ZIMNE	MIKROTEKTURE	15,55
E0019	POM. PRACOWNICZY ZIMNE, KRYSTAL.	MIKROTEKTURE	15,55
E0020	POM. PRACOWNICZY ZIMNE, KRYSTAL.	MIKROTEKTURE	17,20
	RAZEM		454,44
E0021	KOMUNIKACJA	GRANITOGRES	65,65
	ŁĄCZNIE POW. UŻYTKOWA		518,65

SEGMENT D - POZIOM+7,20

ŁĄCZNIK

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.[m2]
D0001	UMYWALNIA	GRANITOGRES	6,54
D0002	WC DAMSKI	GRANITOGRES	4,69
D0003	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	GRANITOGRES	5,19
D0004	UMYWALNIA	GRANITOGRES	6,19
D0005	WC MĘSKI	GRANITOGRES	5,19
D0006	SANITARIA	GRANITOGRES	17,29
D0007	POM. KOSZAROWE	GRANITOGRES	17,29
D0008	RAZEM		65,05
D0009	KOMUNIKACJA I HALL	GRANITOGRES	18,42
D0010	KLATKA SCHODOWA	GRANITOGRES	30,65
D0011	HALL KLATKI SCHODOWEJ	GRANITOGRES	17,41
D0012	SZYB WINDOWY		4,70
	ŁĄCZNIE POW. UŻYTKOWA		516,03

SEGMENT E1 - POZIOM+7,20

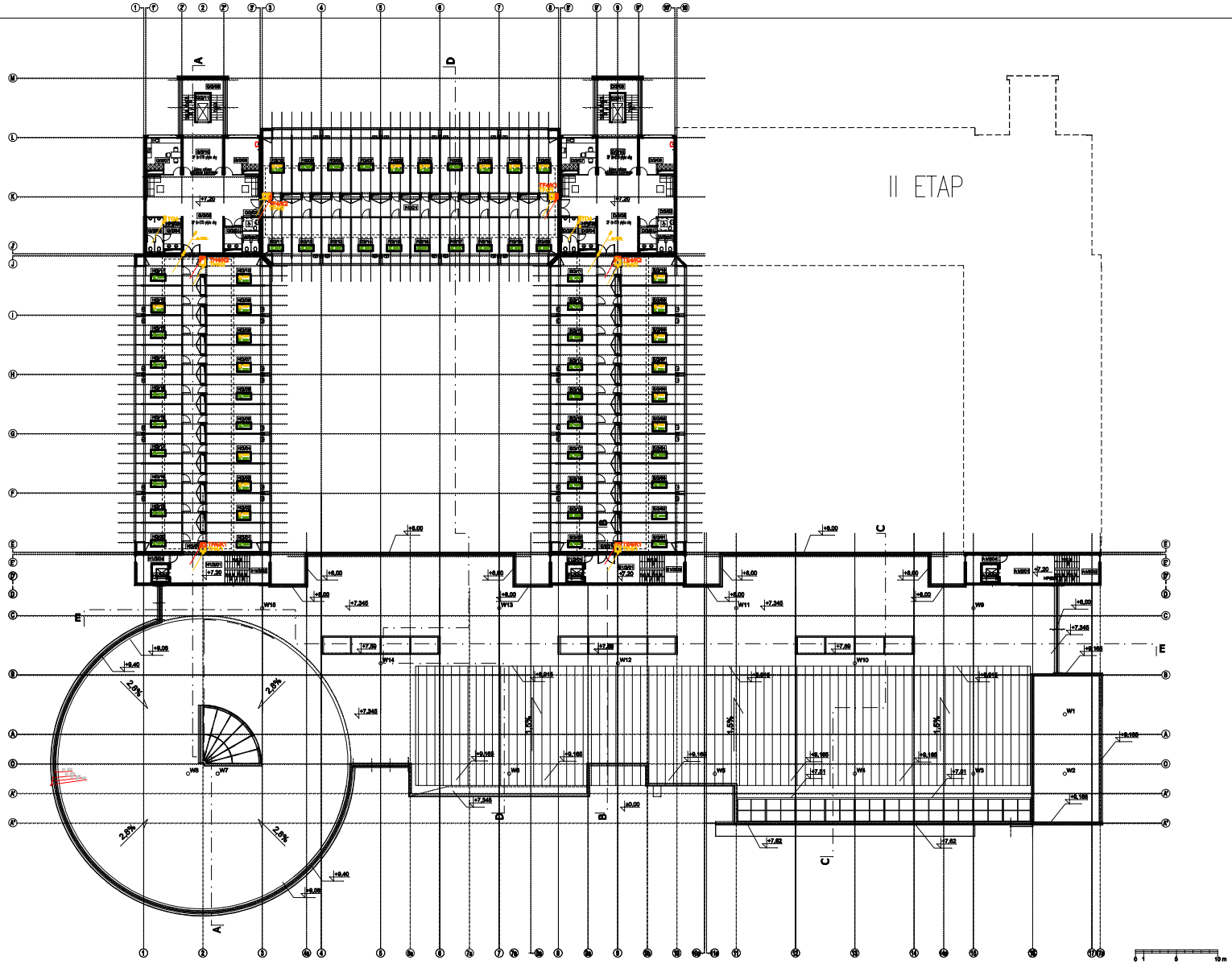
ŁĄCZNIK - KLATKA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.[m2]
E1001	KOMUNIKACJA	GRANITOGRES	33,43
E1002	KLATKA SCHODOWA	GRANITOGRES	8,69
E1003	SZYB WINDOWY	GRANITOGRES	4,69
E1004	POM. SCIEPOWARCZE	GRANITOGRES	8,69
	ŁĄCZNIE POW. UŻYTKOWA		49,76

SEGMENT A1 - POZIOM+7,20

ŁĄCZNIK - KLATKA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.[m2]
A1001	KOMUNIKACJA	GRANITOGRES	33,43
A1002	KLATKA SCHODOWA	GRANITOGRES	8,69
A1003	SZYB WINDOWY		4,69
A1004	POM. SCIEPOWARCZE	GRANITOGRES	8,69
	ŁĄCZNIE POW. UŻYTKOWA		49,76



LEGENDA

YTONG

ZELBET

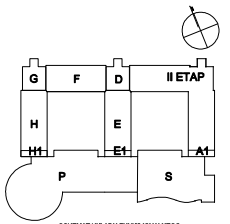
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

SP. SLETT PODWIESZANY

NP. NADPROŻE

RL. ROZDZIELNIA EL. ELEKTRYCZNA



SCHEMAT URZĄDU FUNKCJONALNEGO

Obiekt: ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH W CHORZOWIE	Nr rysunku E-05/pb2
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego ARPA ul. Macieja Palki 7 61-606 Poznań	Nr umowy 2/AUG/2007
stadium: PROJEKT BUDOWLANY 1 : 200	data 15 II 2008
branża: INŻYNIERA ELEKTRYCZNA	

Treść rys.:
Rzut 2 piętra – poziom + 7.20
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Gen.Proj. : mgr inż. arch. Jerzy Gurawski	
Gł.Proj. : inż.Włodzimierz Adamczak	upr.bud.311/80/Pw
Sprawdził : inż.Leszek Cudera	upr.bud.1117/80/PW